# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# INFO #: 11459539 SIERRA PATENT GROUP, LTD **ANDREW SMITH**

SHIP VIA:

Mail

FedEx 1769-7425-7

FILLED ON:

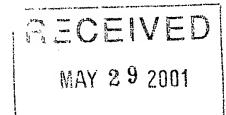
5/24/2001

Infotrieve, Inc. 41575 Joy Rd. Canton, MI 48187

Phone (800) 422-4633 or (800) 422-4633 ext. 8

Fax (734) 459-5280





SIERRA PATENT GROUP LTD.

# Foreign Patent

SHIP TO: 8240 / 147237

SIERRA PATENT GROUP, LTD **ANDREW SMITH** PO BOX 6149 **295 HIGHWAY 50, SUITE 20** STATELINE, NV 89449 **USA** 

Please contact us if you have questions or comments regarding this article Phone: (800) 422-4633

Email: service@infotrieve.com

CUSTOMER INFO

FAX: 775-586-9550

COURIER: 1769-7425-7

ARIEL:

PHONE: 775-586-9500X124

NOTES:

ARTICLE INFORMATION

**FOREIGN PATENT** 

JP 61 116889():\* 1986

6/4/86, H01S 3/04

CCD

2000

SHIP VIA

Mail

ORDER#

**BILLING REF** 

ORDERED ON

5/23/2001

FILLED ON

5/24/2001

**NEED BY** 

**ATTENTION** 

ANDREW SMITH

INFO#

11459539

This document is protected by U.S. and International copyright laws. No additional reproduction is authorized. Complete credit should be given to the original source.

# 四 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-116889

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)6月4日

H 01 S 3/04

6370-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

**9発明の名称** 放電励起型短パルスレーザ装置

②特 願 昭59-239268

②出 願 昭59(1984)11月13日

⑫発 明 者 春 田 健 雄 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機

器研究所内

⑫発 明 者 若 田 仁 志 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機

器研究所内

⑫発 明 者 佐 藤 行 雄 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機

器研究所内

⑫発 明 者 永 井 治 彦 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機

器研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

邳代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

放電励起型短パルスレーザ装置

## 2. 存許請求の範囲

(2) 放然フィンはレーザガス低中に配設されている特許請求の範囲第1項記載の放電励起型短バルスレーザ装置。

3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野)

との発明は、気体レーザのうち放電励起型短パ ルスレーザを対象とするものであつて、特にその 電極部の冷却に関するものである。

〔従来の技術〕

第4図としている。 (1) は近天のかが世界のからでは、(2) (5) (6) (7) はないでは、(3) は低低のないでは、(4) はのかいでは、(4) はのが、(5) はが、(5) はが、(5

また、第5凶は上記開孔電板(8)を主放電空間(のから見た平面図であり、図において、四は開孔部を示す。

次に動作について説明する。

まず、回路系について述べる。高電圧電源川か ら供給される電荷は、まずキャパシタ(Z) C 智積さ れる。次いでスイツチ(4)が導通状態になるとキャ パシタ(2)からスイツチ(4)、さらにアースラインを 介してキャパシタ(5),コイル(6)を経てキャパシタ (2)にもどるといり選侃ループによつて、キャパシ タ(2)に蓄積されていた電荷はキャパシタ(6)に移行 される。この迅速な電荷の移行に伴つて開孔電板 (8)と弗1の主電機(9)の間(以下主放電々機間と呼 ぶ)および開孔電板(B)と補助電極間との間(以下 補助放進々値間と呼ぶ)の電圧が急峻に上昇する。 補助放電の開始電圧は主放電の開始電圧より低い ので、まず開孔確復(8)に設けられた明孔部(19)にお いて誘電体(11) 表面に補助放准(沿面放電)が起こ る。この補助放電で生成する値子の一部およびと の放電場からの架外光で光電船されて生ずる電子

この従来例においては、開孔電極(8)および勝電体(D)の冷却は、上記ガス流域による乱流熱伝達と背面の補助電優(W)を介して、背面空間で形成される自然対流による熱伝達によつてしか行なわれない。しかも、開孔電極(8) 側は沿面補助放電および主放電が起つている間は、逆に熱入力面となる。

エキシマレーザを例として、熱人力のオーダを試算してみると、レーザパルスエネルギ 200mJ/パルス,〈り返し速度 1kHz で平均出力 200W の機種を考えると、通常レーザ発版効率は 1% であるから、キャパンタ(2) に答えられるエネルギは 20kWとなる。凹路系におけるオーミックな損失が半分とすれば 10kW がガスに投入される。その内わずか数 5 が明孔睡極(3) 部の加熱原になるとしても数百 Wのオーダに達する。

一方、乱流熱伝達率を試算してみると、例えば (甲雌好郎、伝熱概論、姿質鑑版、 116p(1982)) から、カルマンのアナロジ式を用いれば、タツセ ルト数  $(N_{ij}^{x}$  と記す ) 、レイノルズ数  $(R_{ij}^{x}$  と記す )。 ブラントル数  $(P_{r}$  と記す ) 。局所熱伝速率  $(h^{x}$  と が、主放電をグロー状の均一を放電とするための 種となり、次で主放電空間のにおいてパルス的 に主放電が起つてレーザ供質が励起され、そのお 果、レーザ光が取り出される。このレーザ光の ルス幅は主放電のパルス幅によるが、一例を ルスに、短パルスレーザの1つであるところの ルマレーザにおいては数十nsec である。スイン チリとしては通常サイラトロンが用いたれ、上記 のレーザパルス発振が数 Hz ないし数 kHz 、通常 は数百Hz のくり返し速度でくり返し行なわれる。

$$N_{u}^{x} = \frac{h^{x} \cdot x}{\lambda_{He}} = 0.0296 R_{e}^{x^{0.8}} \cdot P_{r} / \{1 + B(R_{e}^{x^{-0.1}})(P_{r}-1)\}$$
 (1)

$$B = 0.86(1 + \frac{\ln((1+5P_r)/6)}{(P_r - 1)})$$
 (2)

と書くことができる。

Reの圧力を通常のエキシマレーザの動作圧 3 気圧とし、ガスת速を通常のエキシマレーザでの流速から 20m/sec とし、開孔電極(8)形状を幅 0.06m,レーザ光軸方向の長さ 0.6m とする。 今、距離 x のポイントとして 0.03m、 すなわち 電極幅の中央を設定すると、レイノルズ数 (Rex) は 1.6×10<sup>4</sup>となり、また気体のプラントル数は約 0.7 へりウムの熱伝導率は 0.13kcal/m hr℃であるから、局所熱

伝送係数 nx は 2.6×10² kca L/m² hrでと異出される。 今、ヘリウムガス温度と明孔磁板(8) 温度との景を 20℃とすると、取り去られる熱量は、約 200W と なり、先述の総入力と何等もしくはそれ以下にし か顔たない。

また、上心改定温度差 20℃においては、例えば明孔電徳(8)がニッケル(エキシマレーザではもつとも望ましい材料とされている)製であるとすると、その根能撮率 0.15×10<sup>-1</sup> から明孔電極(8)は 0.2mm も伸びることになる。一般に開孔電板は助電体山に密度させる構造がとられているので、誘電体山上を開孔電板(8)がスムーズにすべらず、上記の伸びは明孔電板(8)の " そり " となつて安われることが多い。

[ 発明が解決しようとする問題点]

従来の放電励起型短パルスレーザ装置は以上のように構成されているので、レーザ平均出力を向上させるためにくり返し速度を増すと、開孔電極(8) や誘電体(1)が加熱され、熱応力による誘電体(1)の吸損や、開孔電極(8)の反りによつて、主放電々

印加する凹路を頒えたものである。

(作用)

この発明における放然フインは、以下で辞述するように、明孔磁振および誘揮体を効率良く冷却 する。

[ 误施例]

以下、この発明の一乗船例を図をもとに説明する。第1以下はこの発明の一乗施例を示す助曲図、第1図イは第1図アの主要部をイーイカ向から見た新面図である。図において、四は放魚フインであり、この例では補助電極(II)に設けられている。

次に作用について詳細に説明する。明孔電域(8), 誘電体(1)、かよび補助電域(10)は、熱的には三層の 摂断板を形成している。例えば、開孔電域(8)と補助電域(10)の材質をニッケルとし、誘電体(11)の材質 をアルミナとすると、総括的な熱伝達率の値は、 10<sup>4</sup> kcal/m² hr℃のオーダとなり、先述の開孔電極 (8)からヘリウムガスへの熱伝速率より二桁大きい。 したがつて、冷却の都速段階は、レーザガス(先 述したように例えばエキシマレーザでは90%以上 極間のギャップ長が局部的に不ぞろいになり、主 放電がアークになりやすいなどの問題点があつた。

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたもので、簡易な方法で開孔電極かよび 誘電体を冷却し、これによつてレーザ発振のくり 返し速度を増しても安定に動作する放電励起型短 パルスレーザ装雕を得ることを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

そこで補助電極(III)を冷却する事を考える。先述したように、開孔電機(8)と勝選体(III)と補助電機(III)の問題板間の熱伝達器は大きいので、補助電機(III)を冷却することにより開孔電機(8)および誘電体(II)の効果的な冷却は十分行なえる。

このために補助避極(III)に放然フィン(A)を設け、 この放然フィン(A)にレーザガスを流すようにした。 今、補助競極(III)の面積を A、この A のうちフィ ン(A)を設けた際にフィン(A)がついていない残りの 部分の面積を A。,フィン(A)の全面積を A:,フィ ン表面の熱伝建率を ho とすると、熱伝達係数は 次式で与えられる。

$$h = \frac{A \circ + 7Af}{A} h_0 \tag{3}$$

ここで、りはフイン効率と呼ばれ、フイン四 表面の熱伝達率とフイン四材料の熱伝導率,フイン四の厚み,フイン四の高さによつて決まる値である。(3) 式から明らかなように 7At を大きくするようにフイン形状を選ぶことによつて b を値めて大きくすることができる。一例を以下に示す。

補助電極(III)の断面積を先述の開孔電極(8)と同様に、幅 0.06m, レーザ光軸方向の長さ 0.6m とし、これに高さ 0.02m で厚み 0.5mm の放電フインのを2.5mm 間隔でレーザ光軸と値交する方向に 200 枚設けたとすると、 Ao は 0.03m², A1 は 0.48m² となる。また、フイン材料をニッケルとし、フインの部を通過するガス低速を 20m/sec とすると(甲腺好郎, 伝熱概論, 養賢堂版, 27p(1982))よりフィン効率 7は 0.86,フィンの表面の糸伝達率 hoは 2.6×10² kca 心m² h \*\*C となるから、熱伝達率 h

第2図はこの発明による他の実施例を示して、放電の発明による他の実施例を示したない。 では、ガスののがでは、ガスののがでは、カーののでは、カー

は(3)式より 3.2×10<sup>3</sup>kcal/m<sup>2</sup>hrC と なり、従来例に 比べて 1 桁も大きくなる。

次に動作について説明する。回路系の動作は第 4 図にないて説明したので第1図にないては省略 した。

まず、レーザガスはファン似によつて循環されている。主放電空間切を出たガスは熱交換器切で所定の温度に冷却され再び主放電空間切に戻けられたるが、その一部は補助電値側の背面に設けられた放船フィンの部に送られ補助電値側を介して勝電体側かよび開孔電値(8)の冷却を行う。主放電空間切かよび放急フィンの部を通過したガスは再び混合され、熱交換器切へと導かれてゆく。

この実施例においては開孔電極(8)の厚み 0.5mm 誘電体口の厚み 2mm,補助電極(10)の 厚み 1mm であ り、各電極の断面積,フインのの大きさ、ガス 施 速は先述の熱 伝達率の試算で用いた 個 と同じであ る。エキシマガス 3 気圧 (He:Xe:CL=0.15:0.75: 99.1) を用いてレーザパルスエネルギ 100mJ/パ ルスの発振を行つた際、放熱フインのを設けたか

第3図はこの発明のさらに他の実施例に係る放 然フィン部を示す断面図であり、この実施例にかいては補助電板(II)が誘電体(II)内部に埋め込まれた 構造となつているため、放熱フィンのは誘電体(II) に設けられている。この場合の放急フィンのの材 料は、誘電体であつても金属であつてもよい。

なか、上記実施例では何れもエキシマレーザの場合について主に説明したが、この発明は例えばTEA CO2 レーザなど他の放電励起型短バルスレーザにも適用でき、上記実施例と同僚の効果を奏する。

また、開孔電板(8)としてはパンチングメタルやメッシュなどを用いることができ、 朗孔部 Q9 の形状は円形の他、 だ円形や多角形などであつてもよい。

#### [発明の効果]

以上のように、この発明によれば、レーザガス 流中に配置され、レーザ光軸方向を長手方向とす る第1の主電極、第1の主電極と対向して配設さ れ、複数個の開孔部を有する第2の主電極、第2

## 特開昭61-116889 (5)

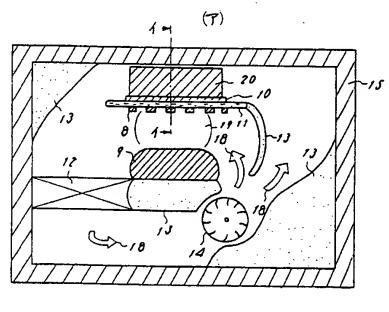
### 4. 図面の簡単な説明

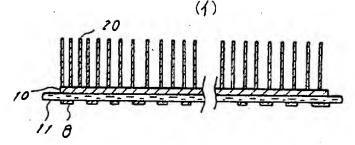
第1図のはこの発明の一実施例を示す断面図、 第1図のは第1図のの主要部をイーイ方向から見た断面図、第2図はこの発明の他の実施例を示す 断面図、第3図はこの発明のさらに他の実施例に 係る放然フィン部を示す断面図、第4図は従来の 放電励起型短パルスレーザ装置を示す断面図、第 5 図は第4 図に示す第2 の主電板を主放電空間から見た平面図である。

なか、各凶中、同一符号は同一または相当部分 を示すものとする。

代埋人 大岩増 堆

第 1 図





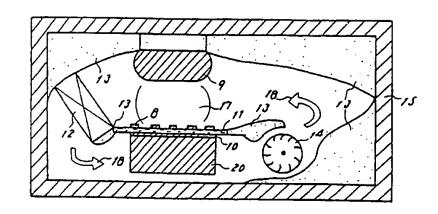
8: 72n主 电 租 9: 71n主 电 租

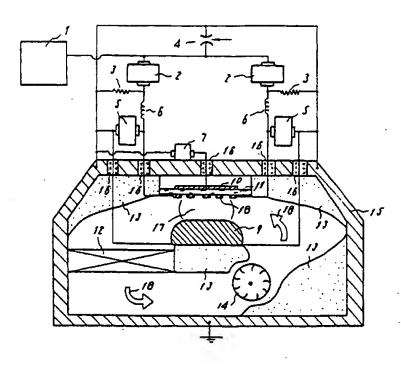
10: 補助電極

11: 誘 電 体 18: レーザーカ"ス 流

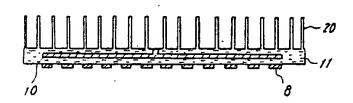
20: 放然 7/ン

第 4 図



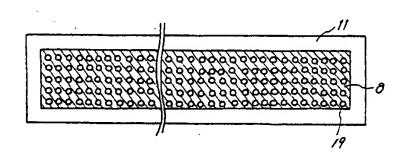


第3図



元

郊 5 図



第1頁の続き ⑦発 明 者 中 谷

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社伊丹製 作所内 手 続 補 正 書(自発)

。特許庁長官殿

1. 事件の表示

特與昭 59-239268号

2. 発明の名称

放電励起型短パルスレーザ装置

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住所

東京都千代団区丸の内二丁目2番3号

名 称

(601)三菱組機株式会社 代表者 片 山 仁 八 郎

4. 代 理 人

化所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名

(7375)弁理士 大岩 增雄

(मार्काक विकास सम्बद्धाः ।



6. 補正の対象

山明細御の発明の詳細な説明の欄

(2) 図面

6. 組正の内容

山明細铅第3頁第16行に「補助放電の開始電 Eは主放電の開始電圧より低い」とあるのを「補助放電の放電開始電圧は主放電の放電開始電圧は主放電の放電開始電圧よ り低い」と訂正する。

(3) 同衡 5 頁第 1 8 行~第 1 9 行に「タツセルト 数」とあるのを「ヌツセルト数」と訂正する。

(4) 図面の第4図を別紙のとおり訂正する。

7. 添付磐類の目録

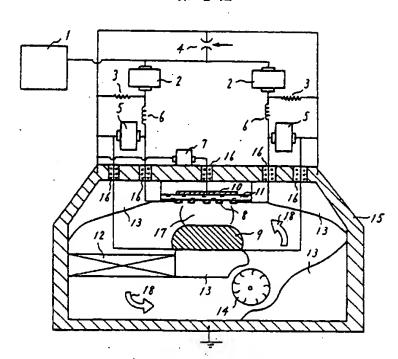
図面(第4図)

1 illi

以上

**坐 ⊘** 【門/

## 第4図



# (19) JAPANESE PATENT OFFICE (JP)

# (12) PUBLICATION OF UNEXAMINED (KOKAI) PATENT APPLICATION (A)

(11) Kokai (Unexamined Patent) Number: 61-116889

(43) Date of Disclosure: June 4, 1986

(51) Int. Cl.<sup>4</sup> H 01 S 3/04

Identif. Symbol

Intra-Office Number

6370-5F

Number of Inventions: 1

Examination Requested: Not yet requested.

(Total of 7 Pages)

- (54) Title of the Invention: DISCHARGE EXCITATION SHORT-PULSE LASER DEVICE
- (21) Application Number: 59-239268
- (22) Filing Date: October 13, 1984
- (72) Inventor: Takeo Haruta c/o Mitsubishi Electric Corporation, Itami Plant Amasaki-shi, Tsukaguchi Honcho, 8-chome, 1-ban, 1-go
- (72) Inventor: Hitoshi Wakata c/o Mitsubishi Electric Corporation, Itami Plant Amasaki-shi, Tsukaguchi Honcho, 8-chome, 1-ban, 1-go
- (72) Inventor: Yukio Sato c/o Mitsubishi Electric Corporation, Itami Plant Amasaki-shi, Tsukaguchi Honcho, 8-chome, 1-ban, 1-go
- (72) Inventor: Haruhiko Nagai c/o Mitsubishi Electric Corporation, Itami Plant Amasaki-shi, Tsukaguchi Honcho, 8-chome, 1-ban, 1-go
- (74) Representative: Masuo Oiwa, patent attorney Continues on the last page.

Specifications

- 1. Title of the Invention: Discharge Excitation Short-Pulse Laser Device
- 2. Scope of the Claim of the Invention
- (1) A discharge excitation type of a short pulse laser device, characterized by the fact that a first main discharge electrode is mounted in the longitudinal direction to the axial direction of the laser light in the laser gas current,

a second main discharge electrode having a plurality of perforated parts is mounted opposite the first main discharge electrode,

a dielectric layer is deployed tightly attached to the back surface of the second main discharge electrode,

and an auxiliary electrode is deployed opposite the second main discharge electrode tightly attached to this dielectric;

wherein a heat radiating fin is deployed at least for said auxiliary electrode or said dielectric,

using a construction comprising a pulse circuit enabling to apply a pulse voltage between said main discharge electrodes, wherein said pulse circuit is formed as a part of this construction, or this pulse circuit is formed independently;

equipped with a circuit enabling to apply voltage between said auxiliary electrode and said second main discharge electrode.

- (2) The discharge excitation type of a short pulse laser device described in claim 1, characterized by the fact that a heat radiating fin is mounted in the laser gas current.
- 3. Detailed Explanation of the Invention

(Sphere of Industrial Use)

The subject of this invention is a discharge excitation type of a short pulse laser, in particular it relates to cooling of the electrode part of the laser.

(Prior Art Technology)

Figure 4 shows a profile view explaining one example of an excimer laser device according to a conventional discharge excitation type of a short pulse laser device. As shown in the figure, (1) is a source of high voltage, numbers (2), (5), and (7) indicate capacitors, (3) is a

high resistance resistor, (4) is a switch, (6) is a coil, (9) is a first main discharge electrode mounted in the longitudinal direction of the axis of the laser light (vertical direction to paper surface) deployed in a current of laser gas, (8) is a second main discharge electrode, that is to say a perforated electrode provided with openings which has a part provided with multiple openings and which is mounted opposite the first main discharge electrode (9), (11) is a dielectric which deployed so that it is tightly attached to the back surface of perforated electrode (8), (10) is an auxiliary electrode positioned opposite perforated electrode (8), mounted so that it is tightly attached to this dielectric (11), (12) is a heat exchanger, (13) is a fluid guide, (14) is a fin, (15) is a laser housing unit, (16) is an insulator, (17) is a space for the main discharge, and arrow (18) indicates the direction of the laser gas.

[page 452]

In addition, Figure 5 shows a top view of said perforated electrode (8) seen from the main discharge space (17). Number (19) indicates in this figure the perforated part.

The following is an explanation of the operation.

The circuit system will be explained first. When a charge is furnished from a high-voltage source (11), the charge will be first stored in capacitor (2). Next, switch (4) is activated so that the electric charge which has been stored in capacitor (2) will be transferred to capacitor (5) through switch (4) setting the conductive state from capacitor (2) continuing through a grounding line to capacitor (5) and coil (6), and furnishing charge stored in capacitor (2) to capacitor (5). Accompanying this prompt transfer of the electric charge will be a sudden increase of the voltage in the space between perforated electrode (8) and the first main discharge electrode (9) (hereinafter referred to as the electrode space between the main discharge electrodes) and perforated electrode (8) and auxiliary electrode (10) (hereinafter referred to as the electrode space between the auxiliary electrodes). Because the initial voltage of the auxiliary electrodes is lower than the initial voltage of the main discharge electrodes, first, an auxiliary discharge will be initiated on the surface (electric discharge along the surface area) of dielectric (11) in the perforated part (19) created in perforated electrode (8). One part of the electrons generated by this auxiliary electrode and electrons generated by ionization with ultraviolate light rays emitted from the field of the electric discharge will be used to create a homogenous glow state of the main discharge. Next, the main discharge generated in the main discharge space (17) in a pulse form will excite a laser medium and laser light rays will be fetched as a result of this. The pulse width of this laser light is determined by the pulse width of the main discharge. To give an example, this will correspond to several tens of nsec in an excimer laser at the point when 1 short pulse of the laser is created. A common thyratron type can be used for switch (11) with a laser pulse oscillation frequency in the range of several Hz to several kHz. Normally, a repeating speed of several hundred Hz can be used.

The fluid system will be explained next. Because the main discharge electrode space (17) in which the main discharge is generated in a pulse form will be generally in an unstable state from the viewpoint of thermal energy and from the viewpoint of the distribution of the electric charge, the next pulse main discharge can easily create an arc and the laser gas thus must be replaced in the main discharge space (17) before the main pulse discharge is generated. Because of that, a heat exchanger (12) is deployed in order to prevent increased temperature caused by the discharge of laser gas, together with a fluid guide (13) and fin (14), creating a construction wherein the flow rate in the space of the discharge enables a high speed of the gas current (18), normally several tens m every second.

The cooling of perforated electrode (8) and dielectric (11) can be accomplished in this prior art example only by the heat transfer with natural convection in back face space (12) via the back face of auxiliary electrode (10) and with the turbulence heat transfer in said gas current (18). On the other hand, the space in which the auxiliary discharge and the main discharge is generated along the surface on the side of perforated electrode (8) will form a surface to which heat will be input.

If one attempts to calculate the order of heat input by using excimer lasers as an example while taking into account a laser pulse energy of 200 mJ/pulse and a machine type which has a mean output of 200 W with a repeating speed of 1 kHz, the normal laser oscillation efficiency will be 1%. Therefore, the energy stored in capacitor (2) will correspond to 20 kW. If the ohmic loss in the circuit system is about a half, 10 kW will be input to the gas. This means that the result will be on the order of several hundred W even if the heating source is formed in the part of perforated electrode (3), which means that barely several % of the total is achieved.

On the other hand, if one attempts to calculate also the turbulence heat transfer conditions (for instance as described by Yoshiro [illegible last name], in Heat Transmission Equipment, published by [illegible name of the publishing house], p. 116 (1982)), by using Kalman's analog method based on Nusselt's number (expressed as  $N_u^x$ ), Reynold's number (expressed as  $R_e^x$ ), Prandtl's number (expressed as  $P_r$ ), local heat transmission rate (called  $h^x$ ), heat conductivity of fluids (expressed as  $\lambda_{He}$ ) with helium gas can be used for test calculations (because helium composition represents at least 90% of a common excimer laser), at the end of the gas current flow period of perforated electrode (8), the local heat transmission rate can be calculated by using all the following variables with the distance (expressed as x) up to upper part of perforated electrode (8):

[insert Formula (1) and formula (2) at the bottom of page 452]

The pressure of He can be set to 3 atmospheres, which corresponds to normal operating pressure of excimer lasers, and the gas flow rate can be set to a normal flow rate of 20 m/sec for an excimer laser, the width of the shape of perforated electrode (8) can be set to 0.06 m, and the length in the direction of the optical axis of the laser rays to 0.6 m. Assuming a distance x of 0.03 m, that is to say when a central point is set for the electrode with, Reynold's number  $(R_e^x)$  will

correspond to  $1.6 \times 10^4$ .

[page 453]

In addition, because Prandtl's number (expressed as  $P_r$ ) for gases corresponds to 0.7 for helium, resulting in heat conductivity of 0.13 kcal/mhr °C, this means that local heat transmission rate  $n^x$  can be calculated as  $2.8 \times 10^2$  kcal/m<sup>2</sup> °C.

Assuming that the difference between the temperature of helium gas and the temperature of perforated electrode (8) is for example 20°C, the quantity of heat that will be removed will correspond to about 200 W, which is only about the same or less than the above described heat input.

In addition, if this set temperature difference is 20°C and perforated electrode (8) is manufactured for instance from nickle (because this is the most desirable material for excimer lasers), since its linear expansion coefficient is 0.15 x 10<sup>-4</sup>, perforated electrode (8) will be also expanded by 0.2 mm. Since a perforated electrode is generally used with a construction wherein it is tightly attached to dielectric (11), so called "cambering" will be displayed due to this elongation in perforated electrode (8) and dielectric (11) as the attachment of dielectric (11) to perforated electrode (8) will not occur smoothly.

(Problems To Be Solved By This Invention)

Because discharge excitation laser devices of the short-pulse type according to prior art were characterized by the above described construction, when the repeating speed was increased in order to increase the mean laser output and heating was applied to perforated electrode (8) and dielectric (11), this would result in rupturing of dielectric (11) due to thermal stress and cambering of perforated electrode (8). And because this in turn resulted in an uneven length of the gap between the main discharge electrodes, the problem was that an arc of the main discharge electrode could easily occur in this manner.

The purpose of this invention is to resolve the above mentioned problem area with a simple method enabling cooling of the perforated electrode and of the dielectric to make it possible to obtain a discharge excitation type short-pulse laser device enabling stable operations even when the repeating speed of laser oscillations is increased.

(Means To Solve Problems)

According to the discharge excitation short-pulse laser device of this invention, a first main discharge electrode is mounted in the longitudinal direction to the axial direction of the laser light in the laser gas current, a second main discharge electrode having a plurality of

perforated parts is mounted opposite the first main discharge electrode, a dielectric layer is deployed tightly attached to the back surface of the second main discharge electrode, and an auxiliary electrode is deployed opposite the second main discharge electrode tightly attached to this dielectric; wherein a heat radiating fin is deployed at least for said auxiliary electrode or said dielectric, using a construction comprising a pulse circuit enabling to apply a pulse voltage between said main discharge electrodes, wherein said pulse circuit is formed as a part of this construction, or this pulse circuit is formed independently; equipped with a circuit enabling to apply voltage between said auxiliary electrode and said second main discharge electrode.

# (Operation)

The heat radiating fin of this invention, which will be described in more detail later, provides an optimal cooling effect for the perforated electrode and for the dielectric.

# (Embodiment)

The following is an explanation of one embodiment of this invention based on the enclosed figures. Figure 1 (a) [on the left side] shows a profile view indicating one embodiment of this invention, while Figure 1 (b) [on the right side] shows a profile view of a section of the main part of Figure 1 (a) indicated in the upper part of the figure. As shown in the figure, [illegible number] is a heat radiated fil mounted in this example on auxiliary electrode (10).

The operation will be explained in detail next. Perforated electrode (8), dielectric (11) and auxiliary electrode (1) form from the viewpoint of thermal structure a layered construction consisting of 3 layers. If for example nickle is used for perforated electrode (8) and auxiliary electrode (10) and aluminum is used for dielectric (10), the value of the overall coefficient of thermal conductivity will be on the order of 10<sup>4</sup> kcal.m² hr°C. As was explained above, this is greater by two digits than the thermal conductivity of the helium gas in perforated electrode (8). Accordingly, the cooling accelerating stage enables to provide an optimal effect thanks to the thermal conductivity transition of the laser gas, as was explained above, more than 90% when for example helium is used in an excimer laser. Moreover, to make it possible to realize a simpler method, it is desirable to use a coolant in the electrode containing a laser gas, while the temperature can be also controlled with heat exchanger (12). First, if a ratio n is set for the gas flow rate and Reynold's number is multiplied n times, even if the resulting thermal conductivity equals approximately n, the problem is that the pressure loss in the discharge space (17) equals n² (because it will be proportional to the square of the flow velocity).

An example of the cooling of auxiliary electrode (10) will now be considered. As was explained above, due to a high thermal conductivity in the space of [illegible] plates of auxiliary electrode (10) and dielectric (11) and perforated electrode (8), a sufficient cooling effect can be achieved in perforated electrode (8) and dielectric (11) when cooling is applied to auxiliary electrode (10).

In order to do that, a heat radiating fin (20) is mounted on auxiliary electrode (10), so as to conduct the current of laser gas to this laser radiating fin (20). Assuming a surface area A of the auxiliary electrode (10), the surface area of the remaining part which is not provided with a fin (i) is expressed as A<sub>0</sub>, while a part of A is provided with fin (20), while the total surface area of fin (20) is expressed as A<sub>f</sub> and the thermal conductivity of the surface of the fin is expressed as h<sub>0</sub>, then the thermal conductivity coefficient can be expressed according to the following formula:

[page 454]

[see Formula (3) in the left top corner of page 454]

The value of the fin effect, which will be called  $\eta$  here, will be determined by the thermal conductivity coefficient of the material of fin (2) and by the thermal conductivity coefficient on the surface of fin (2), by the thickness of fin (20) and by the height of fin (20). As one can see from Formula (3), when the shape of the fin is chosen so as to increase  $\eta A_f$ , this will make it possible to maximize the value h. An example of this concept will now be explained.

If the profile surface area of auxiliary electrode (10) is selected similarly to the surface area of perforated electrode (8) with a width of 0.06 m, a length of 0.6 m is selected in the axial direction of the laser light, and 200 plates of discharge fins (20) which are 0.02 m high and 0.5 mm thick are deployed at an interval of 2.5 mm in a direction orthogonal to the laser light,  $A_o$  corresponding to 0.03 m² and  $A_f$  corresponding to 0.48 m² will be created. In addition, if nickle is used as the material of this fin and the gas flow velocity of the gas passing through the fin part (20) is 20 m/sec, according to Yoshiro Kodo, (Theory of Thermal Conductivity, [illegible name of the publishing house], p. 27 (1982), the thermal conductivity coefficient of the surface of fin (20) will be created with a fin efficiency  $\eta$  of 0.86 and it will thus be determined as 2.6 x  $10^2$  kcla/m². Therefore, since the thermal conductivity ratio h will be determined in accordance with formula (3) as  $3.2 \times 10^3$  kcal/m², this means that the prior art example is improved by as much as 1 digit.

The operation will be explained next. Since the operation of the circuit system has been already explained in Figure 4, this part will be omitted from the explanation provided for Figure 1.

First, laser gas will be circulated with fin (14). The gas discharged into the main discharge space (17) is cooled to a specified temperature by heat exchanges (12) and then it is returned again to the main discharge space (17). However, one part of this gas will be supplied to the part of heat radiating fin (20) which is deployed on the back surface of auxiliary electrode (10) so that cooling will be applied via auxiliary electrode (10) in dielectric (11) and perforated electrode (8). The gas will be mixed again with the gas which has passed through main discharge space (17) and discharge fin part (20) and it will be conducted to heat exchanger (12).

In this embodiment, the thickness of perforated electrode (8) was 0.5 mm, the thickness of the dielectric (11) was 2 mm, and the thickness of the auxiliary electrode (10) was 1 mm, while the values used for the profile surface area of each electrode, for the size of fin (20), and for the gas flow velocity were calculated according to the above explained method for calculation of thermal conductance coefficient.

When no heat radiating fin (20) was deployed while oscillations were generated with a laser pulse energy of 100 mJ/pulse by using an excimer laser with 3 atmospheres (He: Xe: Cl = 0.15: 0.75: 99.1), an irregular gap length was obtained between the main discharge electrodes due to cambering caused by the thermal expansion of perforated electrode (8) at the stage when the repeating speed was 300 Hz. While a glow form of the discharge and a filament form of the discharge occurred, the filament shape of the discharge was not generated in this example until the repeating speed of 400 Hz, which proved the efficiency of this cooling method. Needless to say, this difference is likely to be even more conspicuous when the repeating speed is increased again on the order of a kHz.

Figure 2 shows another embodiment of this invention. In this embodiment, main discharge space (17) and heat radiating fin (20) parts are arranged in series in the gas flow channel. Accordingly, while in the case in which both parts were arranged in parallel as shown in Figure 1, the gas current quantity of fin (14) had to be increased only by an amount corresponding to the gas current passing through the heat radiating part (20), the gas current quantity can be left as is in the present embodiment form and the discharge pressure of fin (14) must be increased. The type of mode that is used will be more or less determined by the capability of fin (14).

Figure 3 shows a profile view indicating a heat radiating part according to yet another embodiment of this invention. Auxiliary electrode (10) is embedded in this embodiment in the inner part of dielectric (11). Because this construction is used, heat radiating fin (20) is mounted in dielectric (11). Metal can be used in this case as the material of heat radiating fin (20) in spite of the dielectric.

Furthermore, although the explanation of each of the excimer lasers above pertained to an excimer laser, this invention is applicable also to for instance to TEA Co<sub>2</sub> lasers or other discharge excitation types of short-pulse lasers, while the same effect will be achieved as in the above explained examples.

Further, so called punching metal or mesh, etc., can be used for perforated electrode (8) and in addition to the circular shape of the perforated part (19) it is also possible to use an elliptical shape, or a polygon shape, etc.

(Effect of the Invention)

As was explained above, according to this invention, a first main discharge electrode is

arranged in the longitudinal direction to the axial direction of laser rays in a laser gas current, a second main discharge electrode having a plurality of perforated parts is arranged opposite the first main discharge electrode, a dielectric is arranged closely attached to the back surface of this second main discharge electrode, an auxiliary electrode is deployed opposite this second main discharge electrode and a heat radiating fin is deployed at least for said dielectric or auxiliary electrode;

# [page 455]

using a construction comprising a pulse circuit enabling to apply a pulse voltage between said main discharge electrodes, wherein said pulse circuit is formed as a part of this construction, or this pulse circuit is formed independently; equipped with a circuit enabling to apply voltage between said auxiliary electrode and said second main discharge electrode, which makes it possible to cool with optimal efficiency said dielectric and second discharge electrode with a simple method. The resulting effect is that stable operations can be achieved with a discharge excitation type of a short-pule laser device even when the repeating speed of the laser oscillations is increased.

# 4. Brief Description of Figures

Figure 1 shows a profile view explaining one embodiment of this invention, wherein Figure 1 (a) [on the left] shows a profile view indicating one embodiment of this invention, while Figure 1 (b) [on the right] shows a profile view of a section of the main part of Figure 1 (a) indicated in the upper part of the figure. Figure 2 shows a profile view explaining another embodiment of this invention, Figure 3 shows a profile view indicating a heat radiating fin part according to yet another embodiment of this invention, Figure 4 shows a profile view explaining a discharge excitation type of a short-pule type of an excimer laser device according to prior art, and Figure 5 shows a top view of the second main discharge electrode shown in Figure 4 shown from the main discharge space.

In these figures, (8) is a second main discharge electrode, (9) is a first main discharge electrode, (10) is an auxiliary electrode, (11) is a dielectric, (18) is an arrow indicating the direction of the current of a laser gas, (19) is a perforated part, and (20) is a heat radiating fin.

Also, the same codes are assigned to the same or corresponding parts in each figure.

Representative: Masuo Oiwa, patent attorney.

[page 456]

Figure 2, Figure 3, Figure 4, and figure 5

Continuation from page 1:

(72) Inventor: Gen Nakatani c/o Mitsubishi Electric Corporation, Itami Plant Amasaki-shi, Tsukaguchi Honcho, 8-chome, 1-ban, 1-go [page 457]

Procedural Amendment (Voluntary)

Date: March 6, 1985

To: Commissioner of the Japanese Patent Office

1. Indication of the Item: Patent Application Number Sho 59-239268

2. Title of the Invention: Discharge Excitation Short Pulse Laser Device

3. Amending Party

Relationship to the Item: Patent Applicant

Address:

Tokyo-to, Chiyoda-ku, Marunouchi ni-chome, 2-ban, 3-go

Name:

Mitsubishi Electric Corporation (601)

Representative:

Jinpachiro Katayama

4. Representative

Address:

c/o Mitsubishi Electric Corporation

Tokyo-to, Chiyoda-ku, Marunouchi ni-chome, 2-ban, 3-go

Name:

Masuo Oiwa, patent attorney [personal seal]

[illegible line]

[illegible date stamp]

- 5. Subject of the Amendment
- (1) The column "Detailed Explanation of the Invention"
- (2) Figures
- 6. Content of the Amendment
- (1) Line 16 on page 3 of the Specifications, which reads "the initial voltage of the auxiliary electrode is lower than the initial voltage of the main discharge electrode" is corrected to "the voltage at the beginning of the discharge of the auxiliary electrode is lower than discharge voltage at the beginning of the main discharge electrode".
- (2) Line 7 ~ line 8 on page 4 of the Specifications, which reads "switch (11)" is corrected to "switch (4).

- (3) Line 18 ~ line 19 on page 5 of the Specifications, which reads "Tusselt's number is corrected to "Nusselt's number".
- (4) Figure 4 is amended as per a separate appendix.
- 7. List of Enclosed Documents

Figure (Figure 4)

1 copy

THAT IS ALL

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-116889

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)6月4日

H 01 S 3/04

6370-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

**砂発明の名称** 放電励起型短パルスレーザ装置

②特 願 昭59-239268

22出 顋 昭59(1984)11月13日

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機 70発 明 者 健 雄 春·田 器研究所内 70発 明者 若 田 仁 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機 志 器研究所内 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機 藤 行 雄 勿発 明 者 佐 器研究所内 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機 明 者 治 四発 彦 器研究所内 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 切出 頣 人

①出 願 人 三菱電機株式会社

②代理人 弁理士 大岩 增雄 外2名

最終頁に続く

明 細 書

14. 発明の名称

放電励起型短パルスレーザ装置

#### 2. 特許請求の範囲

(2) 放然フィンはレーザガス流中に配放されている特許請求の範囲第1項配数の放電励起型短パルスレーザ装載。

#### 3. 免別の辞細な説明

[ 産業上の利用分野]

〔従来の技術〕

第4図は従来やかは間ができます。(2) (5) (6) (7) (2) (4) としてよい(3) は低低の(4) とにない(3) は低低の(4) にの(4) にの(

また、第5図は上記開孔電板(8)を主放電空間 u7から見た平面図であり、図において、Q9は開孔部を示す。

次に動作について説明する。

まず、山路系について述べる。高健圧電原川か ら供給される延何は、まず中ヤパシタ(2)に智積さ れる。次いてスイッチ(4)が導通状態になるとキャ パシタ(2)からスイツチ(1)、さらにアースラインを 介してキャパンタ(6) , コイル(6)を経てキャパシタ (2)にもどるという電流ループによつて、キャパシ タ(2)に蓄積されていた電荷はキャパシタ(5)に移行 される。この迅速な電荷の移行に伴って開孔電機 (8)と第1の主龍橋(8)の間(以下主放電々機間と呼 お)および開孔電帳(8)と補助電帳(10)との間(以下 補助放進々循間と呼ぶ)の電圧が急峻に上昇する。 補助放電の開始成圧は主放性の開始配圧より低い ので、まず開孔強後(8)に設けられた明孔が四にか いて紡電体切会面に補助放准(沿面放電)が起こ る。この補助放電で生成する電子の一部およびと の放電場からの紫外光で光視艇されて生ずる電子

この従来例においては、開孔は値(8)および勝地 体山の冷却は、上起ガス焼肉による乱焼熱伝達と 背面の補助電値向を介して、背面空間で形成され る自然対処による熱伝達によつてしか行なわれた い。しかも、開孔電値(8)側は沿面補助放電および 主放戦が起つている間は、逆に熱入力面となる。

エキシマレーザを例として、熱人力のオーダを試算してみると、レーザパルスエネルギ 200mJ/パルス、くり返し速度 1kHz で平均出力 200W の後種を考えると、通常レーザ発振効率は 1% であるから、キャパシタ(2)に審えられるエネルギは 20kWとなる。回路系におけるオーミンクを損失が半分とすれば 10kW がガスに投入される。その内わずか数のが開孔磁振(3) 部の加熱源になるとしても数百Wのオーダに連する。

一方、乱流熱伝選絡を試算してみると、例えば (甲酸好郎、伝熱概備、姿質態版、 116p(1982)) から、カルマンのアナロジ式を用いれば、タンセルト数(Nux と配す)、レイノルズ数(Rex と配す)、 ブラントル数(Pr と配す)、局所熱伝送率(hx と が、主放電をグロー状の均一な放電とするための程となり、次いで主放電空間のにおいていれるのでは変が励起され、そののに主放電のでしてが顕立され、そのによっていないのである。このであるところのでは数十 neec である。スイッチリンでは通常サイラトロンが用いられ、上記のレーザパルス発展が数 Hz ないし数 kHz 、通常は数百Hz のくり返し速度でくり返し行なわれる。

配す)、硫体(一般のエキシャレーザのガス組成はヘリウムが 90%以上であるので、 試算においてはヘリウムガスとする)の熱 伝導率 ( le と記す )、 朗孔電極 (B) のガス 低上 低 側 の 端 か ら、 今、 局 所 熱 伝達率を 試算しようとしている 朗孔 環 核 (B) 上 の ある部分までの 距離( x と記す)の 精 変数 を 用 いて

$$N_{u}^{x} = \frac{h^{x} \cdot x}{\lambda_{Be}} = 0.0296 R_{e}^{x^{0.8}} \cdot P_{r} / \{1+B(R_{e}^{x^{-0.1}})(P_{r}-1)\}$$

$$B = 0.86 \left(1 + \frac{\ln((1+5P_r)/6)}{(P_r - 1)}\right)$$
 (2)

と掛くことができる。

Heの圧力を通常のエキシマレーザの動作圧 3 気圧とし、ガス流選を通常のエキシマレーザでの流速から 20m/eec とし、朗孔電板(8) 形状を幅 0.06m,レーザ光軸方向の長さ 0.6m とする。今、距離 x のポイントとして 0.03m、 すなわち 電線幅の 中央を設定すると、レイノルズ数 (Rex) は 1.6×10<sup>4</sup>となり、また気体のプラントル数は約 0.7 へりウムの熱伝導率は 0.13kcal/m hrでであるから、局所熱

伝递係数 n\* は 2.6 × 10 2 kca L/m2 hr℃ と再出される。 今、 へりウムガス温度と明孔確據(8) 温度との発を 20℃とすると、敗り去られる熱質は、約 200♥ と をり、先述の終入力と同等もしくはそれ以下にし か測たない。

また、上心政定値度差 20℃にかいては、例えば明孔確報(8)がニッケル(エキシマレーザではもつとも環ましい材料とされている)製であるとすると、その根障場率 0.15×10<sup>-1</sup> から明孔電極(8)は0.2mm も伸びることになる。一般に明孔電板は誘
では山に密程させる構造がとられているので、誘
では山上を明孔な板(8)がスムーズにすべらず、上
記の伸びは明孔電板(8)の " そり " となつて安われることが多い。

## [発明が解放しようとする問題点]

従来の放電励起想短パルスレーザ装置は以上のように構成されているので、レーザ平均出力を向上させるためにくり返し辺度を増すと、関孔破板(3) や勝锥体山が加熱され、熱応力による跨電体山の破損や、開孔電板(8)の反りによつて、主放値々

印加する凹路を備えたものである。

#### 「作用)

この発別にかける放然フインは、以下で辞述するように、明孔堪振かよび時は体を効率良く冷却する。

### [ 災施例]

以下、この発射の一裏船例を図をもとに脱射する。第1図ではこの発明の一裏船例を示す断面図、第1図イは第1図アの主要部をイーイカ同から見た断面図である。図にないて、四は放然フインであり、この例では補助越橋1回に設けられている。

次化作用について詳細に脱明する。明孔 斑磁(8), 誘姐体(1)、および補助電磁(10)は、熱的には三層の 摂脳板を形成している。例えば、朗孔 斑磁(8)と補助 玻磁(10)の材質をニッケルとし、勝磁体(11)の材質 をアルミナとすると、秘括的な熱伝递率の値は、 10 \* xcaと \*\* 2 hr\*\* C のオークとなり、先述の明孔 単似 (8) からヘリウムガスへの熱伝递率より二桁大きい。 したがつて、冷却の都速段階は、レーザカス(先 述したように例えばエキシャレーザでは 905 以上 価間のギャップ長が局部的に不ぞろいになり、主 放電がアークになりやすいなどの問題点があつた。

この発明は上紀のような問題点を解消するためになされたもので、簡易な方法で明孔で低かよび 砂磁体を冷却し、これによつてレーザ発振のくり 返し速度を増しても安定に動作する放電励品製塩 パルスレーザ装備を得ることを目的とする。

#### (問題点を解決するための手段)

がヘリウム)への熱伝連過程であり、この過程を 速めてやればより効率の皮い冷却が可能となる。 しかも、より簡易な力法でこれを実現するには、 の選で循環され、かつ熱交換器はの常度とするのが でいるレーザガスを確然部の冷度とするのが をするが、から、結果として熱伝達率も約100 になるが、その一方では主放恒空間のにかける になるが、その一方では上放恒空間のでから もなり間聴である。

そとで補助電極(回を介却する事を考える。先述したように、開孔電優(8)と勝堪体回と補助電優(回の問題展問の無保達器は大きいので、補助電極(回を冷却することにより開孔環機(8)および勝電体(D)の効果的な介却は十分行なえる。

このために補助は個個に放然フインWを設け、 この放然ツインWにレーザガスを流すようにした。 今、補助電極個の面積をA、このAのうちフイン図を設けた際にフイン図がついていない残りの 部分の面積をA。、フイン図の全面積をAc、フィ

ン要面の熱伝連串を bo とすると、熱伝連係数は 次式で与えられる。

$$h = \frac{Ao + 7Af}{A} h_o \tag{3}$$

ここで、りはマイン効率と呼ばれ、フィン凶役面の熱伝運率とフィン凶材料の熱伝導率,フィン凶の厚み,フィン凶の局さによつて決まる値である。(3)式から明らかをように 7Ax を大きくするようにフィン形状を選ぶことによつてhを懐めて大きくすることができる。一例を以下に示す。

補助電極(10)の断面積を先述の明孔電極(8)と同様に、幅 0.06m、レーザ光軸方向の長さ 0.6m とし、これに高さ 0.02m で厚み 0.5mm の放電フインのを 2.5mm 間隔でレーザ光軸と道交する方向に 200 枚段けたとすると、 A。は 0.03m², A:は 0.48m² となる。また、フイン材料をニッケルとし、フインの部を通過するガス低速を 20m/sec とすると(甲腺好郎、伝熱概論、要賢堂版、 27p(1982))よりフィン効率では 0.86、フィン刈表面の熱伝選率 h。は 2.6×10² kca  $U_{m²}$  h r C となるから、熱伝選率 h

つた場合は、くり返し速度 300H g の段階で、開孔 車板(8)の船形像による反りに起因する主放電へを 間のギャンプ長の不せろいができ、グロー状の 放電に進つて、フィラメント状の放電が起っていたが、この実施例においては、400Hz までくり 返 し速度をあげてもフィラメント状の放電は免生せ ず、この冷却方法の有効性が延明された。くりは し速度をさらにははます。がにまで増した際にとは との登はさらに顕著なものになるであろうことは きりまでもない。

第2図はこの発明による他の実施例を示し、との実施例によいては、ガス硫路のに配数されて起数のでは、ガス硫路のに配数されて配数のでは、カーロのようにの対し、第12回のガスではのができるといる。例のに対し、アン4回の吐出をかけるない。のではならない。例を取るのである。

は(3)式より 3.2×10<sup>3</sup>kca L/m<sup>2</sup>hTC となり、従来例に 比べて 1 桁も大きくなる。

次に動作について説明する。回路系の動作は無4.図にないて説明したので第1.図にないては省略した。

まず、レーザガスはファンWによって循環されている。主放電空間切を出たガスは熱交換器切の所定の温度に冷却され再び主放電空間切に戻けられたるが、その一部は補助電極間の背面に設けられた放熱フィン公部に送られ補助電極間を介して誘電体型よび脱孔電極(8)の冷却を行う。主放電空間切かよび放急フィン公部を通過したガスは再び協合され、熱交換器以へと導かれてゆく。

この実施例においては開孔電極(8)の厚み 0.5mm 誘電体型の厚み 2mm, 補助電極(10)の厚み 1mm であり、各電極の断面積、フイン図の大きさ、ガス流 速は先述の熱伝達率の試算で用いた値と同じである。エキシマガス 3 気圧 (He: Xe: CL=0.15:0.75: 99.1)を用いてレーザバルスエネルギ 100mJ/ バルスの発展を行つた際、放約フィン図を設けなか

那3図はこの発明のさらに他の実施例に係る放 熱フィン部を示す断面図であり、この実施例にか いては補助電極100が誘電体UD内部に埋め込まれた 構造となつているため、放射フィン四は誘電体UD に致けられている。この場合の放約フィン四の材 料は、誘電体であつても金調であつてもよい。

なお、上記実施例では何れもエキシマレーザの場合について主に説明したが、この発明は例えば TEA 00g レーザなど他の放電励起型短パルスレーザにも適用でき、上記実施例と同様の効果を奨する。

また、開孔電極(8)としてはパンチングメタルや メッシュなどを用いることができ、開孔部四の形 状は円形の他、だ円形や多角形などであつてもよ

#### [発明の効果]

#### 4. 図面の簡単な脱明

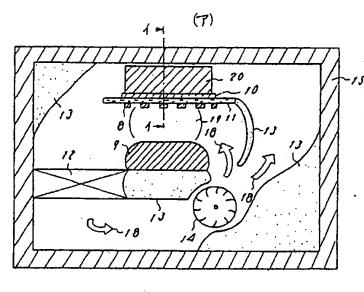
第1図がはこの発明の一実施例を示す断面凶、 第1図がは第1図がの主要部をイーイ方向から見た断面図、第2図はこの発明の他の実施例を示す 断面図、第3図はこの発明のさらに他の実施例に 係る放然フィン部を示す断面図、第4図は従来の 放電励起型短パルスレーザ装置を示す断面図、第 5 図は第4 図に示す第2 の主電極を主放電空間か 5 見た平面図である。

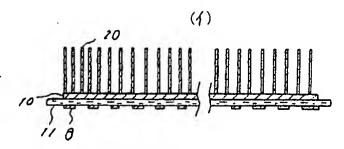
図において、(8)は第2の主題値、(8)は第1の主 電極、(10)は補助電極、CDは誘電体、Wはレーザガ ス既を示す矢印、四は開孔部、公は放影フィンで ある。

なか、各凶中、同一符号は同一または相当部分 を示すものとする。

代埋人 大岩増 堆

第1図





8: 72n主 图 極 9: 71n 主 電 極

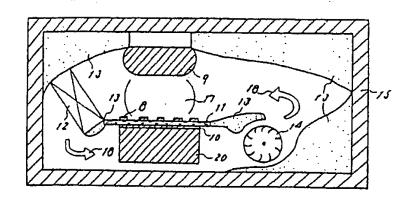
10: 補助電極

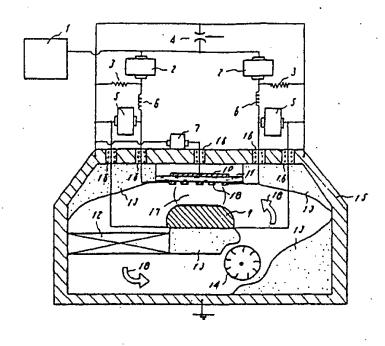
//: 誘電体

18: レーサー がス流

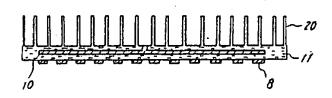
20: 放然 フィン

第 4 図

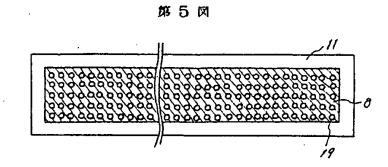




第3図



元



第1頁の続き 切発 明 者 中 谷

尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社伊丹製 作所内 于 統 補 正 水(自発) 昭和 年 月 日

。特許庁長官殿

1. 事件の設示

待與昭 59-289268号

2. 発明の名称

放電勘型型短パルスレーザ装置

3.相正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

称 (601) 三菱電機株式会社

名称

代表者 片 山 仁 八 郎

4.代 现 人

住所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名 (7375) 弁理士 大 岩 增 雄

(अस्तर्भः ०० १०१३) अस्य क्यान्य अस्तर्भावः

5. 補正の対象

山明細御の発明の詳細な説明の欄

(2) 図面

6. 組正の内容

山明細番第3頁第16行に「補助放電の開始電 圧は主放電の開始電圧より低い」とあるのを「補 助放電の放電開始電圧は主放電の放電開始電圧よ り低い」と訂正する。

(3) 間勤 5 其第 1 8 行~第 1 8 行に「タッセルト 数」とあるのを「ヌッセルト数」と訂正する。

(1) 図面の角 4 図を別紙のとおり訂正する。

7. 添付眥類の目録

図町(第4図)

1 111

以上



万式 (高)

#### 第 4 図

